

基本問題小委員会（第2回）

特に御議論いただきたい論点

- 1 これからの審査制度のあり方
 - 現在特許庁が提供している審査についての率直な評価
 - 今後の審査制度のあり方について率直な御意見

- 2 新型コロナウイルス等を受けた今後の制度改正検討事項
 - 検討・議論中の制度改正事項についての御意見

- 3 より魅力的な産業財産権制度とイノベーションの創出に向けて
 - 国際協力や大学・中小・ベンチャー企業支援に関するこれまでの成果と今後の方向性についての評価・御意見
 - オープンイノベーションの促進に向けた施策についての御意見

- 4 歳出削減に向けた取組
 - 特許庁の歳出の現状及び歳出削減に向けた取組に対する評価・御意見
 - 収支相償の観点から歳入構造を見直すことについての御意見

（了）